


문 의	상표디자인심사국 상표심사정책과	과 장 박주연 사무관 서나리	042-481-5265 042-481-3316
	상표디자인심사국 디자인심사정책과	과 장 최철승 사무관 김지훈	042-481-5331 042-481-8353
		<b>2021년 6월 14일(월) 조간부터</b> 보도해 주시기 바랍니다. <b>인터넷매체는 6월 13일(일) 낮 12시 이후</b> 게재 바랍니다.	

## 2021년 한·중·일 상표·디자인 공개토론회(forum) 개최 - 한국, 중국, 일본 특허청이 제시하는 상표와 디자인 제도의 미래 -

- 특허청(청장 김용래)은 오는 6월 30일(수)에 「2021년 한·중·일 상표·디자인 포럼」을 온라인으로 개최한다고 밝혔다.
  - 그동안 별도로 운영되던 한·중·일 상표전문가회의와 디자인포럼을 처음으로 통합 개최함으로써 동북아를 대표하는 3국의 상표·디자인 정책의 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 하였다.
- 이번 포럼에서는 ‘디지털 경제하의 상표와 디자인 보호’를 주제로 디지털 경제를 대비하는 각국의 상표·디자인 제도 변화와 운영 전략에 대해 온라인 포럼을 진행하며, 실시간 질의·응답시간을 통해 300명의 한·중·일 사용자들과 각 특허청이 직접 소통하는 기회도 갖는다.
  - 또한, 싱가포르 지식재산청의 샤마인 우(Sharmaine Wu) 국장과 국제상표협회(INTA) 조운경 변리사도 초청하여 아시아 지식재산 시장의 전략변화에 대해서도 알아본다.

- 포럼은 화상회의 플랫폼을 통해 진행될 예정으로 참석을 원하는 사용자는 특허청 블로그(<https://blog.naver.com/kipoworld2>) 또는 네이버폼 링크([naver.me/5cTX8Jqr](http://naver.me/5cTX8Jqr))를 통해 6월 14일(월)부터 23일(수)까지 신청 할 수 있으며 한국어, 중국어, 일본어가 동시 통역으로 제공된다.
  
- 특허청 목성호 상표디자인심사국장은 “최근 일본의 상표법과 중국의 전리법 개정에 따른 상표·디자인 전략을 모색할 수 있는 좋은 기회이므로 관심 있는 분들의 많은 참여를 바란다.”라고 밝혔다.



보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용을 원하시면 상표심사정책과 서나리 사무관(☎042-481-3316)에게 연락주시기 바랍니다.